

用电子浓度确定 $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ 样品的组分

萧继荣 唐荷珍

(中国科学院上海技术物理研究所)

本征载流子浓度 n_i 是组分的函数, 如果同时考虑到杂质和缺陷对载流子浓度的影响, 就可能用载流子浓度来判别样品的组分。

假设施主和受主都是单电离的。分别用 N_d 和 N_a 表示施主和受主浓度, 则由电中性方程 $n-p=N_d-N_a$, 对非简并半导体, $np=n_i^2$, 得

$$n = \frac{n_d}{2} + \left(\frac{n_d^2}{4} + n_i^2 \right)^{1/2},$$

其中 n_d 表示 $N_d - N_a$ 。根据褚君浩的分析, 对 $x > 0.17$ 的材料, 费密能级只能略进入导带, 采用非简并近似不致引入太大的误差。把褚君浩导出的 n_i 与 E_g 的方程代入上式, 取 $T = 300 \text{ K}$, 假设 n_d 的一系列可能的数值, 用计算机算出了各种组分的样品的载流子浓度 n_0 成表 I。

对 $x < 0.16$ 的晶体, 费密能级已深入导带, 材料高度简并, 此时用 Harman 等导出的公式:

$$n = \frac{3}{4\pi^2} \left(\frac{3}{2} \right)^{1/2} \left(\frac{kT}{p} \right)^3 \int_0^\infty \frac{s^{1/2} (s+\phi)^{1/2} (2s+\phi)}{1 + \exp(s-\eta)} ds,$$

$$p = 2(2\pi m_n^* kT/h^2)^{3/2} F_{1/2}(-\phi-\eta),$$

代入电中性方程, 直接用计算机进行数值计算, 就可以得到 n 与 x 的关系。

对 $x > 0.17$ 的样品, 77 K 已处于饱和区, 杂质激发占优势, 而且杂质已全部电离, n_i 的作用可忽略, 从 77 K 的霍耳系数 R_1 计算 $n_i = 1/eR_1$ 。再从室温 (300K) 的霍耳系数 R_2 计算 $n = 1/eR_2$, 由 n_d 与 n 的数值, 可查到样品的组分。

上述方法与判别组分的其它方法所得结果一致。当然这是整片样品的平均值。由于低温热处理后的样品都要经过 77 K 与室温的霍耳测量, 从中顺便就可知其组分, 这是本方法的优点。但对 x 较大的样品, 室温附近霍耳系数随温度的变化太大, 因而这种方法只适用于 $x < 0.30$ 的样品。